# MULTILAYER WIRING BOARD

1		o	· ·						
Patent number:	JP2001102755		Also published as:						
Publication date:	2001-04-13		US6630627 (B1)						
Inventor:	HIDA YOICHI								
Applicant:	MITSUBISHI ELECTR	MITSUBISHI ELECTRIC CORP							
· Classification:			•						
- international:	H05K3/46; H05K1/02; H	H05K1/11							
- european:	,								
Application number:	JP19990276488 199909	JP19990276488 19990929							
Priority number(s):	·								
Abstract of JP20011027	55								
PROBLEM TO BE SOL		×							
	which can reduce or eliminate								
wirings.	signals propagating signal								
SOLUTION: A multilay	er wiring board 100 has								
wiring layers, each havin	g mutually parallel signal								
	nmy wirings 31Da, 31Dn,		·						
	both outsides of the signal immy wirings 31Da, 31Dn								
have identical shapes to	the signal wirings 31a-31n								
and are disposed parallel	to the signal wirings 31b-								
	ng as that between the signal								
ormed in the gaps between	en the signal wirings 31a-		.   0						
31n, dummy through-hol									
	rough-holes 40ab-40mn are								
	my wirings 31Da, 31Dn and								
	In, and conductor layers are s of the through-holes 40ab-								
40nm, 40Da, 40Dn.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •								
	Data supplied from the es	sp@cenet database - Worldwide							
Π									
1									

### (19) 日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-102755 (P2001-102755A)

(43)公開日 平成13年4月13日(2001.4.13)

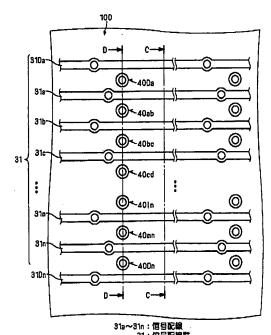
(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		FΙ	ΡΙ			テーマコード(参考)		
H05K	3/46		H05K	3/46	(	Q 5	E317	
					1	N 5	E338	
					,	Z 5	E346	
	1/02			1/02		P		
	1/11			1/11 H				
			審査請求	未請求	請求項の数6	OL	(全 11 頁)	
(21) 出願番号 特願平11-276488		(71)出願人 000006013						
				三菱電標	機株式会社			
(22)出願日	(22)出願日 平成11年9月29日(1999.9.29) 東京				東京都千代田区丸の内二丁目2番3号			
			(72)発明者	飛田洋	<b>‡</b> —			
		•		東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三				
			菱電機株式会社内					
			(74)代理人	1000892	33			
				弁理士	吉田 茂明	<b>(外2</b> :	名)	
		Fターム(参	考) 5E3	817 AA24 CC51 (	D27 G	311		
		•		5E3	38 AAO3 BB13 (	CC01 CC	O5 CCO9	
					EE11			
				5E3	346 AA42 BB02 I			
•					HH03 HH05 I	ннот н	131	

# (54) 【発明の名称】 多層配線基板

### (57)【要約】

【課題】 各信号配線を伝播する各信号の遅延時間差を 低減・排除しうる多層配線基板を提供する。

【解決手段】 多層配線基板 100 の名配線層は、互いに平行に配置された信号配線  $31a \sim 31$  nと、信号配線  $31b \sim 31$  mの両外側それぞれに配置されたダミー配線 31Da, 31D nとを備える。グミー配線 31D a, 31D nは信号配線  $31a \sim 31$  n と同等の形状を有し、各信号配線  $31a \sim 31$  n間と同じ間隔を介して信号配線  $31a \sim 31$  mと平行に配置されている。信号配線  $31a \sim 31$  mと平行に配置されている。信号配線  $31a \sim 31$  nの各間隙にスルーホール40 a b  $\sim 40$  m n が形成されており、グミー配線 31Da, 3



31: 信号配線群 31Da , 31Dn : グミー配線 40ab~40mn : スルーホール 40Da , 40Dn : グミースルーホール 100 : 多層配線基板

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 多層化された複数の配線層を備えた多層 配線基板において、

前記複数の配線層の少なくとも1層は、

互いに平行に形成された複数の信号配線から成る信号配 線群を含み、

前記信号配線群の両外側にそれぞれ少なくとも1本ずつ 配置され、前記複数の信号配線と互いに平行を成すダミ 一配線を備えることを特徴とする、多層配線基板。

【請求項2】 請求項1に記載の多層配線基板であって、

前記複数の信号配線間の各間隙に、前記複数の配線層の積層方向に沿って形成されたスルーホールと、

前記ダミー配線の前記信号配線群の側に隣接して配置され、前記積層方向に沿って形成されたダミースルーホールと、

前記スルーホール及び前記ダミースルーホールの各内部 にそれぞれ配置された導電層とを更に備えることを特徴 とする、多層配線基板。

【請求項3】 請求項2に記載の多層配線基板であって、

前記ダミースルーホール内の前記導電層は、複数の前記 スルーホールのいずれかの内部の前記導電層に電気的に 接続されていることを特徴とする、多層配線基板。

【請求項4】 請求項2に記載の多層配線基板であって、

前記グミースルーホール内の前記導電層は、前記グミー 配線に電気的に接続されていることを特徴とする、多層 配線基板。

【請求項5】 請求項1乃至4のいずれかに記載の多層 配線基板であって、

前記ダミー配線の特性インピーダンスと略同一のインピーダンス値を有し、前記ダミー配線の端部又は中央部に電気的に接続された抵抗を少なくとも1つ更に備えることを特徴とする、多層配線基板。

【請求項6】 請求項1乃至4のいずれかに記載の多層 配線基板であって、

前記ダミー配線の端部又は中央部に電気的に接続された 終端抵抗接続用端子を少なくとも1つ更に備えることを 特徴とする、多層配線基板。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、プリント(配線)基板、特に多層化された複数の配線層を備えた多層配線基板に関するものであり、各配線層を成す複数の配線の各々を伝播する各信号の伝播遅延時間(以下、単に「遅延時間」とも呼ぶ)の差を改善する技術に関する。【0002】

【従来の技術】図15の(a)に従来のメモリモジュー

のその側面図を示す。なお、図15では詳細な配線の図 示化は省略している。

【0003】図15に示すように、メモリモジュール200Pは、従来の多層配線基板100P上に複数(ここでは9個)のDRAM (Dynamic Random Access Memory)51が搭載されている。多層配線基板100Pには、複数の外部端子60が設けられており、当該外部端子60を介してDRAM51と外部システムないしは外部回路(図示せず)との間での信号の授受や電源の供給が行われる。

【0004】図16に、多層配線基板100Pの、図15中のA-A線における模式的な縦断面図を示す。多層配線基板100Pは積層された6つの配線層を備え、各配線層を成す配線がガラスエポキシ材料等の絶縁材料2で絶縁されている。詳細には、多層配線基板100Pの両主面ないしは両表面上にそれぞれ信号配線層を成す信号配線群31,32が配置されており、多層配線基板100Pの内部に信号配線層を成す信号配線群33,34と、接地配線(層)35と、電源配線(層)36とが配置されている。信号配線群31~34はDRAM51の動作に関する信号、例えばアドレス信号を伝達するために用いられ、接地配線35,電源配線36はそれぞれDRAM51の接地端子,電源端子に接地電位,電源電位を供給するために用いられる。

【0005】図17に、配線層の一例として信号配線群31から成る信号配線層の模式的な上面図を示す。図17に示すように、信号配線群31は、それぞれが例えばDRAM51のアドレス信号を伝達するn本の帯状の信号配線31a~31nがこの順序で互いに平行に配置されている。

【0006】一般的に、多層配線基板100Pの表面上に形成される信号配線群31,32を成す各信号配線は20μm程度の厚さの銅箔と当該銅箔表面に施された20ミクロン程度の厚さの銅メッキ膜とから成る。多層配線基板100P内の信号配線群33,34を成す各信号配線は40μm程度の厚さの銅箔で形成される。各信号配線群31~34を成す各信号配線の幅は約100~200μm程度であり、配線パターンの配線間隔は約100~200μm程度である。他方、接地配線35及び電源配線36は40μm程度の厚さの平面状の銅箔から成る。また、各信号配線群31~34を成す各信号配線の長さはメモリモジュール200Pの横幅(図15における左右方向の寸法)程度であり、一般的に10数cm程度である。

【0007】図18に、多層配線基板100P又はメモリモジュール200Pの、図15中のB-B線における模式的な縦断面図を示す。図18に示すように、多層配線基板100Pを厚さ方向に貫くスルーホール40が形成されている。スルーホール40は直径が250μm程

ーホール40の内盤園ないとは健康向40Sには20年 前限性の厚さの導電圏41が形成されている。導電圏4 1は、多階配線基板100Pの表面上の基号配線能3 1、32を観メッキ形成する際に同時に形成される。なお、上速の窓口7に示すように、各基号配線31a~3 1 n間にスルーホール40ab~40mnが形成される。な

10008】スルーホール40及び季電磁41によって、各信号配設併31~34から成る各配線形、接地配線35及び低速配線開36の内の研定のもの同士が接続される。例えば、図18に示すように、各信号配設料33、34が成する配線関が信号配線料31が成す配線間に接続される。そして、信号配線群31の信号配線のバッド部が、ほんだ52を介してDRAM51の外部リード51aと接続されている。これにより、信号配線群33、34が成す配線周又は各信号配線とDRAM51とが接続される。

【0009】次に、DRAM51がアドレスは号SAを取り込むタイミングを、図19中の(a)及び(b)はそれぞれクロック信号CL、アドレス信号SAの各タイミングチャートである。DRAM51は、クロック信号CLの立上り(あるいは立下り)の時刻も0を基準にして、アドレス信号SAを確実に取り込む。このとき、アドレス信号SAを確実に取り込んでDRAM51の内部圏路を安定的に動作させるために、時刻も0の競級にそれぞれ所定の時間長さのセットアップ時間下1及びホールド時間で2が設けられる。DRAM51を高速に且つ安定的に動作させるためには、セットアップ時間で1及びホールド時間で2が設けられる。DRAM51を高速に且つ安定的に動作させるためには、セットアップ時間で1及びホールド時間で3に対する各動作金特徴(マージン)が大きい方が好ましい。

【0010】彼数のアドレス信号SAをそれぞれ別個の 配線で伝送する場合、全てのアドレス信号SAが同時に 多環配線基板 100P上を伝播し、同時刻にDRAM5 1内に取り込まれることが望ましい。そのような伝送状態の実現によって、上記マージンを大きく設定することができ、高速体化時においてもDRAM51の高い動作 安定性を得ることができる。

#### 100111

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来のメモリモジュール200戸は信号の伝摘に関して以下の問題点を有している。ここでは、上述の競号配線群31が東す配線費を一例に挙げて説明するが、その強明は他の配線項に対しても妥当である。

【0012】一根的に、複数の配線が近接して配置されると、各配線際に形成される容量成分ないしは容量を介して各配線が容量性結合ないしは容量結合することが知られている。かかる様子を図20を用いて説明する。なお、図20は既述の図17中のCP-CP線Cが持る多種起線表版100Pの模式的全線版面図である。図20

に示すように、全個号記録31a~31aは、隣接する 2本の信号記録即の容量CSWを介して確例に容量結合 された状態として模式的に表すことができる。

【0013】 同様に、野連の図17に示すように各席号配換31至~31 n間にスルーホール40a b~40iii nが形成されている場合、全信号配線31a~31 n及び全スルーホール40ab~40iii n (詳細には全ての課題場41ab~41mn)は、図17中のDP-DP線における模式的交線所面図である図21に示すように図示される。即ち、全信号配線31a~31 n及び全導電質41ab~41mnは、信号配線2スルーホールの課題との間の容量でSTを介して直列に容量議合している。

【0014】競迷の図17に示すように、最も外期の信号配認31a、31n以外の信号配認31b~31mの 所側にはそれぞれ信号配線及びスルーホールが配置されているのに対して、最も外側の信号配線31a、31n にはその片側にしか信号配線及びスルーホールが配置されていない。即ち、図20及び図21に示すように、各 信号配線31b~31mには2つの容量CSW又は2つ の容量CSTが結合しているのに対して、最も外関の信号配線31a、31nには1つの容量CSW又は容量C ST1か結合していない。

【0015】ところで、配線を伝わする信号の伝播選延 時間もpdは、単位長当たりの配線に対して次式(1) で表される。

なお、式(1)中の記号し、Cはそれぞれ配線の単位長

#### [0016]

tpd=/(L+0) - · · · · · (1)

が長くなるほど大きくなることが分かる。

当たりのイングクタンス、同キャバシタンスである。 【0017】ここで、キャパシタンスCは上述の容異に ST. CWTを含むので、式(1)によれば、信号記録 31a. 31nの提近時間もpd1は、健の信号記録3 1b~31mの遅近時間もpd2よりも小さいことが分かる。また、式(1)が単位長当たりの疑誤に対する関係式であることに鑑みれば、固遅近時間もpd1、もpd2及が両告の総合もpdは配縁の長さに依存し、配録

【0018】上述のように、遊誌時間もpd1が遅延時間もpd2よりも短いので、図22中の(a)~(c)の各タイミングチャートを参照すれば分かるように、信号配線31a、31nを伝播するアドレス信号SAa、SAnは、信号配線31b~31mを伝播するアドレス信号SAb~SAmよりも時間とも(遊聴時間差立ちゃはに信号配線の長さを乗せた能に相当する)だけ遠く伝播する。このため、DRAM51を安定的に動作させるためには、各アドレス信号SAa~SAmの相互間の伝播型配時間の登るもを考慮した上で、DRAM51の時件タイミングを設定する心要がある。即ち、アドレス信号SAa、SAnに対するホールド時間T3を、アドレ

ス信号SAb~SAmに対するホールド時間T2よりも時間△tだけ短くしなければならない。かかる時間設定によりセットアップ時間及びホールド時間に対する各マージンが狭められるので、DRAM51の高速動作時の安定性が低下してしまうという問題点を誘起する。

【0019】本発明はかかる点に鑑みてなされてものであり、各信号信号の各伝播遅延時間の差を格段に低減・除去しうる多層配線基板を提供することを主たる目的とする。

#### [0020]

【課題を解決するための手段】(1)請求項1に記載の発明に係る多層配線基板は、多層化された複数の配線層を備えた多層配線基板において、前記複数の配線層の少なくとも1層は、互いに平行に形成された複数の信号配線から成る信号配線群を含み、前記信号配線群の両外側にそれぞれ少なくとも1本ずつ配置され、前記複数の信号配線と互いに平行を成すダミー配線を備えることを特徴とする。

【0021】(2)請求項2に記載の発明に係る多層配線基板は、請求項1に記載の多層配線基板であって、前記複数の信号配線間の各間隙に、前記複数の配線層の積層方向に沿って形成されたスルーホールと、前記ダミー配線の前記信号配線群の側に隣接して配置され、前記積層方向に沿って形成されたダミースルーホールと、前記スルーホール及び前記ダミースルーホールの各内部にそれぞれ配置された導電層とを更に備えることを特徴とする。

【0022】(3)請求項3に記載の発明に係る多層配線基板は、請求項2に記載の多層配線基板であって、前記ダミースルーホール内の前記導電層は、複数の前記スルーホールのいずれかの内部の前記導電層に電気的に接続されていることを特徴とする。

【0023】(4)請求項4に記載の発明に係る多層配線基板は、請求項2に記載の多層配線基板であって、前記ダミースルーホール内の前記導電層は、前記ダミー配線に電気的に接続されていることを特徴とする。

【0024】(5)請求項5に記載の発明に係る多層配線基板は、請求項1乃至4のいずれかに記載の多層配線基板であって、前記ダミー配線の特性インピーダンスと略同一のインピーダンス値を有し、前記ダミー配線の端部又は中央部に電気的に接続された抵抗を少なくとも1つ更に備えることを特徴とする。

【0025】(6)請求項6に記載の発明に係る多層配線基板は、請求項1乃至4のいずれかに記載の多層配線基板であって、前記ダミー配線の端部又は中央部に電気的に接続された終端抵抗接続用端子を少なくとも1つ更に備えることを特徴とする。

#### [0026]

【発明の実施の形態】<実施の形態1>実施の形態1に

す従来の多層配線基板100Pと同様に、複数の信号配線層と、接地配線(層)35と、電源配線(層)36と、これら複数の配線層の積層方向に形成された複数のスルーホールとを備える。また、各配線層及び各信号配線層を成す配線はガラスエポキシ材料等の絶縁材料(既述の絶縁材料2を参照)で互いに絶縁されている。ここでは、多層配線基板100の表面上に配置された信号配線層を一例に挙げて説明するが、以下の説明は各信号配線層に対しても妥当である。図1に、かかる信号配線層の模式的な上面図を示す。

【0027】図1に示すように、多層配線基板100は、(I) 互いに平行に配置されたn本の信号配線31a~31nから成る既述の信号配線群31を備え、更に、(II) 信号配線群31の両外側に、即ち、信号配線層31の最も外側の各信号配線31a,31nの信号配線31b~31mとは反対側にそれぞれグミー配線31ba,グミー配線31Dnが配置されている。グミー配線31Da,31Dnは信号配線31a~31nと可いに平行を成して延在している。グミー配線31Dnは信号配線31a~31nと同等の形状を有し、各信号配線31a~31n間と同じ間隔を介して信号配線31a,31nの外側に配置されている。

【0028】また、(i)信号配線31a~31nの各 間隙に既述のスルーホール40ab~40mnを備え、 更に、(ii)上記グミー配線31Da,31Dnと信 号配線31a、31nとの間の各間隙に、スルーホール 40ab~40mnと同等の形状の各ダミースルーホー ル40Da,40Dnが形成されている。既述のよう に、各スルーホール40ab~40mnの内壁面上に各 導電層41ab~41mn(後述の図2参照)が形成さ れており、導電層41ab~41mnによって上記複数 の配線層の内の所定の配線層同士が電気的に接続され る。また、各ダミースルーホール40Da, 40Dnの 内壁面上にそれぞれ上記導電層41ab~41mnと同 等の (ダミー) 導電層 41 Da, 41 Dn (後述の図2 参照)が形成されている。なお、各導電層41ab~4 1mn, 41Da, 41Dnは各スルーホール40ab ~40mn, 40Da~40Dnの内部を完全に充填す る形状であっても構わない。

【0029】なお、ダミー配線31Da,31Dn及び ダミースルーホール40Da,40Dn及び(ダミー) 導電層41Da,41Dnに対して、信号配線31b~ 31m,スルーホール40ab~40mn及び導電層4 1ab~41mnを「正規の信号配線31b~31m」 等のようにも表現する。

【0030】図2に図1中のC-C線における多層配線 基板100の模式的な縦断面図を示し、図3に図1中の D-D線における同縦断面図を示す。図2に示すよう に、多層配線基板100によれば、図1中のC-C線付 a,31Dnが、隣接する2本の配線間の容量CSWを介して直列に容量結合している。また、図3に示すように、図1中のD-D線付近では、信号配線31a~31 n及びダミー配線31Da,31Dnとスルーホール40ab~40mnの導電層41ab~41mn及びダミースルーホール40Da,40Dnの導電層41Da,41Dnとが、配線と導電層との間の容量CSTを介して直列に容量結合している。

【0031】図2及び図3と既述の図20及び図21とを比較すれば分かるように、多層配線基板100では、ダミー配線31Da,31Dnによって、信号配線群31の最も外側の信号配線31a,31nに、信号配線31b~31mと同様に各容量CSW,CSTを2個結合させることができる。つまり、上記最も外側の信号配線31a、31nの各線路容量を各信号配線31a~31nのそれと同等にすることができる。

【0032】これにより、各信号配線31a~31nを伝播する各信号、例えばDRAM51(図15,図18等を参照)に対して入力する各アドレス信号の伝播速度を同等にすることができる。従って、従来の多層配線基板100Pと比較して、各アドレス信号の各伝播遅延時間の差 $\Delta$ tpdを格段に低減することができる。

【0033】その結果、従来の多層配線基板100Pに変えて多層配線基板100を備えたメモリモジュールによれば、全ての信号配線31a~31nに対して同じ時間長さのセットアップ時間及びホールド時間を設定することができるので、高速動作時においてもDRAM51を安定的に且つ確実に動作させることができる。

【0034】容量CSW、CSTは各配線間又は配線と スルーホールの導電層との間の電界分布に依存する点及 び電界は導体である配線の表面から全方位に向いて存在 する点に鑑みれば、図4の模式的な縦断面図に示すよう にダミー配線31Da(及びダミー配線31Dn)の更 に外側にダミー配線Da1, 31Da2, ・・・をより 多く設けることがより好ましい。勿論、これらのダミー 配線31Da, 31Da1, 31Da2, ···は、信 号配線31a~31nと同等の寸法を有し、各信号配線 31a~31n間と同じ間隔を介して配置される。この とき、複数のダミー配線31Da, 31Da1, 31D a2, ···の各間隙に、即ち、かかる各ダミー配線3 1Da, 31Da1, 31Da2, · · · の信号配線群 31の側に隣接してダミースルーホールを設けることが 好ましい。これにより、全ての信号配線31a~31n において電界分布等の電気的影響をより一層に等しくす ることができるので、上述の遅延時間差 Δtpdの低減 効果を更に推進することができる。なお、ダミー配線の 本数は、信号配線の本数や多層配線基板100の形状寸 法等に基づいて設定される。

【0035】<実施の形態1の変形例1>ここで、多層

が少なく且つダミー配線を有さない配線層が存在する場合、以下の構成を適用することができる。例えば、多層配線基板100の模式的な縦断面図である図5に示すように、信号配線31bの下方にその信号配線層の最も外側の配線である信号配線131aが配置されており、信号配線31aの下方にはその信号配線層を成す信号配線が配置されていない場合、ダミースルーホール40Daの導電層41Daを連結配線43によって正規の導電層41abに電気的に接続しても良い。このとき、連結配線43は、上記信号配線131aを含む信号配線層内に設けることが好ましい。

【0036】かかる構成によれば、ダミースルーホール40Daの導電層41Daの電位や電界分布等の電気的影響を正規の導電層41abと同等にすることができる。これにより、正規のスルーホール40abとダミースルーホール40Daとの間に存在する信号配線31a等の電気的影響を他の正規のスルーホール間に存在する信号配線と同様にすることができる。その結果、上述の伝播遅延時間差Δtpdをより低減することができる。【0037】上述の説明では、ダミー導電層41Daが隣接する正規の導電層41abに接続される場合を述べたが、当該ダミー導電層41Daを図5中に図示しない他のスルーホールの配線層に電気的に接続しても良い。また、ダミー導電層41Daが接続される正規の導電層41ab等は、接地配線35又は電源配線36に電気的に接続されていても構わない。

【0038】 <実施の形態1の変形例2>上述の変形例 1に係る構成の多層配線基板100では、ダミースルー ---ホール40Daの導電層41Daが信号配線131aを 伝搬する信号の負荷として働くので、当該信号の遅延や 波形歪が増大する場合がある。かかる遅延等の増大は本 変形例2に係る構成を有する多層配線基板100により 低減・排除可能である。図6に本変形例2に係る多層配 線基板100の模式的な縦断面図を示す。図6に示すよ うに、信号配線131aの外側に、ダミー配線31Da に相当するダミー配線131Daを配置し、当該ダミー 配線131Daとダミースルーホール40Daの導電層 41 Daとを連結配線 44を介して電気的に接続する。 【0039】かかる構成によれば、ダミー導電層41D aが正規の導電層41abに直接に接続されないので、 上述の信号遅延等の増大を抑制することができる。この とき、ダミー配線131Daを信号配線131aを含む 信号配線層内に設けることが好ましい。また、ダミー配・ 線131Daが既述の遅延時間差Δtpdの低減効果を 奏することは言うまでもない。

【0040】<実施の形態2>次に、多層配線基板100を応用したメモリモジュール201を図7を参照しつつ説明する。図7はメモリモジュール201の模式的な上面図である。図面の煩雑化を避けるため図7では上述

【0041】図7に示すように、メモリモジュール20 1では、信号配線31歳の入力側の間部がメモリモジュ ール201の入力側の場子下31を1を介して外部回路 ないしほドライバ国路300に電気的に揺締されてい。 る、ドライバ国路300は信号配除318の特性インビ ーダンス20と略等しい出力インピーダンス錐Rを有す る。そして、信号配練31aの出力側の開部31aT2 はメモリモジェール201の出力側の電子丁31×2に 電気的に接続されており、当該電子T31a2は低抗R 3 1 aを介して接地配線 3 5(図 1 6 参照)に電気的に 接続されて異端される。抵抗R31ヵは、信号配報31 aの特性インビーダンス20と略等しいインピーダンス。 面を持つ終端抵抗である。なお、端子T31a2を販航 R31aを介して電源配線36 (図16参照) に電気的 に接続しても良く、かかる点は以下の説明においても聞 後である。このように、電号配線31aは入方側及び出 力側の間端部3 La T L。3 La T 2 においてインビー グレス移会された状態でアドレス協場を伝送する。

(0042] 特に、メモリモジュール201に適用される多別配線基板100は、上述の多層配線基板100上に更に抵抗R31Da1を備える、詳細には、グミー配線31Da72はそれぞれ抵抗R31Da1を介して接地されている。なお、便宜上、信号配線31aの入力限及び協力側の各階部に対応させて、グミー配線31Daの内限及び協力側の各階部に対応させて、グミー配線31Daの内限及び協力ののではある。抵抗R31Da1はグミー配線31Daの存在と呼しい)と時間しいインビーダンス他を有しており、グミー配線31Da1は再数200円に搭載されている。抵抗R31Da1はチャブ派抗等から成り、多層配線基板101の表面上に搭載されている。

【0043】このように、多別配線無板101及びメモリモジュール201によれば、ダミー配線31Daの電気的接続状態を、億号配線31aと同等にすることがで

るる。従って、上述の伝播選組時間の歪立した日の低減 効果を確実に得ることができる。これにより、DRAM 51を安定的に良つ確実に高速特性させることができる。以下に多層配線無板101及びメモリモジュール2 ひ1の変形網を説明するが、各変形例1ー4に係る各構 成によっても関根の効果を得ることができる。

【9044】(実施の影陀2の変形例1ン図名は、本変形例1に係るメモリモジュール202の観式的な上面図である。図名と既述の図7とを比較すれば分かるように、メモリモジュール202に適用される多層型級基板102では、グミー配線31Daの入力側及び出力側の各端部31DaT1、31DaT2はそれぞれメモリモジュール202の入力側の掲子(終端抵鎖接続用端子)T31Da1、出力側の掲子(終端抵抗接続用端子)T31Da2に電気的に接続されている。そして、各基子T31Da1、T31Da2は、メモリモジュール202の外部に設けられた終端低低限31Da2を介して接触されている。

【0045】このように、多層配線基製102及びメモリモジュール202では販抗R31Daが多期配線基板102の外部に設けられているので、抵抗R31Daの批抗値の設定・変更が容易である。このとき、抵抗R31Daの選択・設定によって、上述のメモリモジュール101よりも消費電力を低減することができる。勿断、抵抗R31Da2として上記特性インピーダンスス0と略等しいインピーダンス値を有する抵抗を開いて扱わない。

【0046】《実路の影解2の変形例2>图9に、本変形例2に係るメモリモジュール203の観光的な上面図を示す。メモリモジュール203は、アドレス信号が当該モジュール203の入力側の場子で31a1を介して信号配線31aの入力値の指部31aT1から入力されてDRAMへ伝送される一方で、信号配線31aの出力側の煙部31aT2が終端されないタイプのモジュール、例えばひ「MM(Booklo Inline Newry Notate)タイプのメモリモジュールである。詳細には、図りと既迷の図7とを比較すれば分かるように、メモリモジュール203では、信号配線31aの出力側の場部31aT2に抵抗R31aが接続されていない。

【0047】これに対応して、メモリモジュール203 に適用される多層関線基板103では、ダミー概線31 Daの入力側の総数31DaT1にのみ終端限額R31 Da1が電気的に接続されている。なお、ダミー配線3 1Daの出力側の掲載31aT2を販抗R31Da1。 R31Da2で設置しても構わない。

【0048】また、図10に示すメモザモジューを20 4の多層配格基板104のように、グミー配録310a の入力側の端部310aT1を入力側の端子T310a 1に電気的に接続し、当該端子T310a1に抵抗針3 10a2を接続しても良い。かかる場合も、グミー配録 31Daの出力側の端部31aT2を抵抗R31Da1 又は抵抗R31Da2で終端しても構わない。

【0049】<実施の形態2の変形例3>図11に、本 変形例3に係るメモリモジュール205の模式的な上面 図を示す。メモリモジュール205は、アドレス信号が 信号配線31aの中央部31aCから入力されてDRA Mへ伝達されるタイプのモジュール、例えばDIMMタ イプのメモリモジュールである。このようなタイプのメ モリモジュールは、メモリモジュール上でのアドレス信 号の伝播遅延時間 tpdを半減するために多用される。 【0050】図11に示すように、メモリモジュール2 05では、信号配線31aの長さ方向における中央部3 1aCに、(外部)端子T31a3を介してドライバ回 路300が電気的に接続されている。これに対応して、 メモリモジュール205に適用される多層配線基板10 5では、ダミー配線31Daの長さ方向における中央部 31DaCに抵抗R31Da1が電気的に接続されてい る。

【0051】なお、図12に示すメモリモジュール206の多層配線基板106のように、ダミー配線31Daの上記中央部31DaCを端子(終端抵抗接続用端子)T31Da3に電気的に接続し、当該端子T31Da3に抵抗R31Da2を電気的に接続しても良い。

【0052】<実施の形態2の変形例4>図13に、本変形例4に係るメモリモジュール207の模式的な上面図を示す。図13と上述の図11とを比較すれば分かるように、メモリモジュール207では、信号配線31aの各端部31aT1、31aT2がそれぞれ端子T31a2に電気的に接続されて抵抗R31aを介して接地されている。これに対応して、メモリモジュール207に適用される多層配線基板107では、中央部31DaCに加えて、ダミー配線31Daの各端部31DaT1、31DaT2にもそれぞれ既述の抵抗R31Da1が電気的に接続されている。

【0053】なお、図14に示すメモリモジュール208の多層配線基板108のように、ダミー配線31Daの両端部31DaT1,31DaT2及び中央部31DaCをそれぞれ端子T31Da1,T31Da2,T31Da3に電気的に接続し、各端子T31Da1,T31Da2を電気的に接続しても良い。

【0054】なお、上述の変形例1~4において、ダミー配線31Daに2個以上の抵抗R31Da1又は抵抗R31Da2が電気的に接続される場合、例えば端部31DaT1を抵抗R31Da1と電気的に接続し、端部31DaT2を端子T31Da2を介して抵抗R31Da2と電気的に接続するような、複合的な接続形態を適用しても構わない。

【0055】また、上述の各抵抗R31Da1, R31

また、各抵抗R31Da1, R31Da2, R31Da3を各メモリモジュール200~208の接地配線又は電源配線に電気的に接続しても構わない。勿論、信号配線31a~31nを、アドレス信号以外の信号を伝達する各種のデータ入出力線として適応可能であることは言うまでもない。

#### [0056]

【発明の効果】(1)請求項1に係る発明によれば、信号配線群の最も外側の信号配線の線路容量をその他の信号配線のそれと同等にすることができる。これにより、各信号配線を伝播する各信号の伝播速度を同等にすることができるので、各信号の伝播遅延時間の差を格段に低減・除去することができる。その結果、例えば当該多層配線基板をメモリモジュールに適用し、DRAMへ入力するアクセス信号を各信号配線で以て伝送することによって、高速動作時においてもDRAMを安定的に且つ確実に動作させることができる。

【0057】(2)請求項2に係る発明によれば、ダミースルーホール内の導電層によって上記(1)の効果を更に向上することができる。

【0058】(3)請求項3に係る発明によれば、ダミースルーホール内の導電層の電界分布等の電気的影響を当該導線層が電気的に接続されたスルーホール内の導電層と同等にすることができる。これにより、ダミースルーホールとスルーホールとの間の信号配線の電気的影響を他のスルーホール間の信号配線と同様にすることができるので、上記(1)の効果を更に確実に得ることができる。

【0059】(4)請求項4に係る発明によれば、請求項3に係る発明の多層配線基板とは異なり、ダミースルーホールの導電層がスルーホールの導電層に直接に接続されない。このため、スルーホールの導電層が信号配線に電気的に接続される場合において、ダミースルーホールの導電層が上記信号配線を伝搬する信号の負荷として働かない。従って、当該信号の遅延や波形歪の増大を抑制しつつ、上記(1)の効果を確実に得ることができる。

【0060】(5)請求項5に係る発明によれば、抵抗によりダミー配線はインピーダンス整合される。各信号配線がインピーダンス整合された状態で使用される場合に、ダミー配線の電気的接続状態を各信号配線と同等にすることができる。このため、上記(1)の効果をより一層、確実に得ることができる。

【0061】(6)請求項6に係る発明によれば、終端抵抗用端子に電気的に接続された終端抵抗は多層配線基板の外部に設けられるので、終端抵抗の抵抗値の設定・変更が容易である。このとき、例えば上述のメモリモジュールにおいて、請求項5に係る発明の多層配線基板を用いる場合よりも消費電力の低減を図ることが可能であ

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 実施の形態1に係る多層配線基板における配線層の模式的な上面図である。

【図2】 実施の形態1に係る多層配線基板における、 複数の配線の容量結合状態を説明するための模式図であ る。

【図3】 実施の形態1に係る多層配線基板における、 複数の配線及びスルーホールの導電層の容量結合状態を 説明するための模式図である。

【図4】 実施の形態1に係る多層配線基板における、 ダミー配線を説明するための模式図である。

【図5】 実施の形態1の変形例1に係る多層配線基板の模式的な縦断面図である。

【図6】 実施の形態1の変形例2に係る多層配線基板の模式的な縦断面図である。

【図7】 実施の形態2に係るメモリモジュールの模式的な上面図である。

【図8】 実施の形態2の変形例1に係るメモリモジュールの模式的な上面図である。

【図9】 実施の形態2の変形例2に係るメモリモジュールの模式的な上面図である。

【図10】 実施の形態2の変形例2に係る他のメモリモジュールの模式的な上面図である。

【図11】 実施の形態2の変形例3に係るメモリモジュールの模式的な上面図である。

【図12】 実施の形態2の変形例3に係る他のメモリモジュールの模式的な上面図である。

【図13】 実施の形態2の変形例4に係るメモリモジュールの模式的な上面図である。

【図14】 実施の形態2の変形例4に係る他のメモリモジュールの模式的な上面図である。

【図15】 従来の多層配線基板を用いたメモリモジュ

ールを説明する模式的図である。

【図16】 従来の多層配線基板の模式的な縦断面図である。

【図17】 従来の多層配線基板における配線層を説明 するための模式的な上面図である。

【図18】 従来の多層配線基板の模式的な縦断面図である。

【図19】 DRAMがアドレス信号を取り込むタイミングを説明するためのタイミングチャートである。

【図20】 従来の多層配線基板における、複数の配線 の容量結合状態を説明するための模式図である。

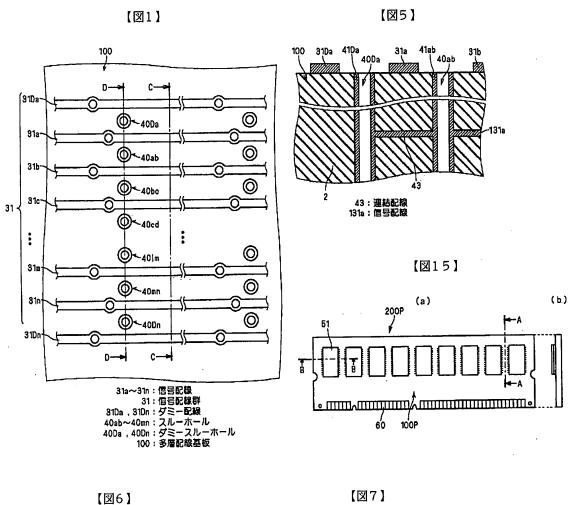
【図21】 従来の多層配線基板における、複数の配線 及びスルーホールの導電層の容量結合状態を説明するた めの模式図である。

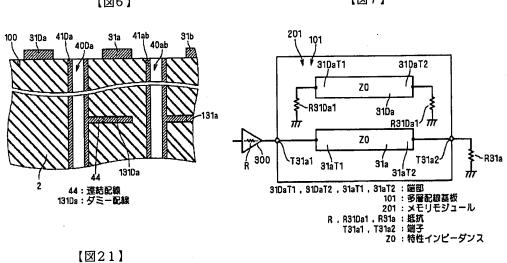
【図22】 複数のアドレス信号間に伝播遅延時間がある場合における、DRAMが各アドレス信号を取り込むタイミングを説明するためのタイミングチャートである。

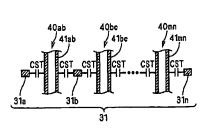
#### 【符号の説明】

31Da, 31Da1, 31Da2, 31Dn, 131
Da ダミー配線、31DaC 中央部、31DaT
1, 31DaT2 端部、31a~31n, 131a
信号配線、31 信号配線群、40, 40ab~40n
m スルーホール、40Da, 40Dn ダミースルーホール、41Da, 41Dn ダミー導電層、41ab
~41nm 導線層、43, 44 連結配線、100~
108 多層配線基板、201~208 メモリモジュール、CST, CSW 容量、R31Da1, R31D ~
a2 抵抗、SA, SAa~SAn アドレス信号、T
31Da1, T31Da2, T31Da3 端子(終端
抵抗接続用端子)、Z0 特性インピーダンス。

# 







91Da

R 105 : 多層配線基板 205 : メモリモジュール 31DaC , 31aC : 中央部

ZΟ

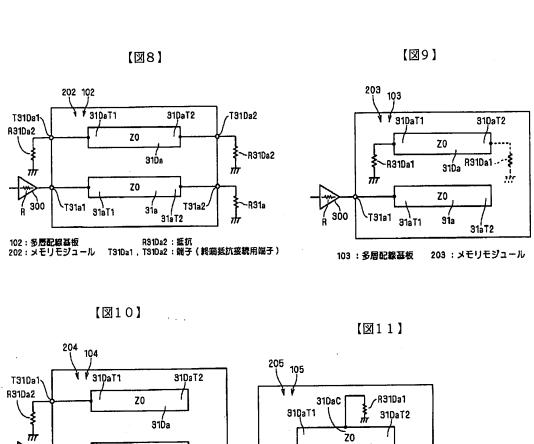
300

31aC

T31a3-

31aT1

204:メモリモジュール



300

104 : 多層配線基板

